

Inhalt.

	Seite
I. Abschnitt: Die Heliographie (auch Photogravure).	
Einführung. Definition und Geschichte der Heliographie	1
Eintheilung der heliographischen Methoden	10
Erste Classe: Chromsalzmethoden (Mit Fig. 1 bis 5)	10
A. Methode durch Aufquellung. Allgemeines	10
I. Methode. Herstellung tornloser Reliefs durch Aufquellung	14
Herstellung von Hochdruckplatten 15. — Präparation der- selben 15. — Exposition der Chromgelatineplatten 17. — Aufquellen der Gelatineschichte 24. — Abformung des Gelatine-Reliefs 25. — Die Herstellung der Tief- druckplatten 40.	
II. Methode (Pretsch-Methode)	41
Lösungsverhältnisse der Pretsch-Manier 42.	
III. Methode	52
IV. Methode	57
B. Methode mit Hilfe der Chromsäuresalze durch Auflösung und Wegwaschung mit heißem Wasser	59
I. Methode. Photogravure nach Despaquis	62
Präparation des Papiers 63.	
II. Methode	67
III. Methode	68
IV. Methode	71
V. Methode. Photo-Block-Druck von Walter Woodbury . .	73
C. Heliographie mit Hilfe der Chromsäuresalze, wo die be- lichtete Gelatine als Deckgrund beim Alegen benutzt wird . .	74
Zweite Classe: Harzmethoden	77
Methode a) Asphaltmethode	77
Methode b) Heliographie mit Hilfe anderer Harze	85
Dritte Classe: Heliographische Methoden	87
Methode a)	87
Methode b)	88
Methode c) Vereinigung der Chromgelatine mit Asphalt . .	89
Methode d)	90
Methode e)	92
Methode f) Hyalographie	93
Methode g) Sandblaserei	95
Methode h) Das Alegen der Daguerreotyp-Platten	97
Methode i) Quecksilbermethoden	99

	Seite
Methode k) Ein neues Verfahren mit Amalgamfarben	104
Specielle Beschreibung der Manipulationen bei der Amal-	
gamfarbmethode 111.	
Methode l) Verfahren des Mialerli-Becknill (Louisiana), auf	
Kupfer zu photographiren	115
Methode m)	117
1. Erzeugung photographischer Negative nach Strichzeich-	
nungen 117. — Vorschriften 119. — 2. Durch den Zeichner	
angefertigte Positiv-Clichés für die Heliogravirung 120. —	
3. Künstliche Negative für die Photolithographie und die	
Heliogravirung 121. — 4. . . . 122. — 5. Photozinfo-	
graphie 122. — 6. Heliogravirung nach Kupferstichmanier 123	
Rückblick	125
Das Nezen oder Nachäzen der heliographischen Platten.	
1. Das Nachäzen von Tiefplatten	125
2. Das Nachäzen von Hochplatten	130
 II. Abschnitt: Der Pigmentdruck	
(oder das Kohlenverfahren)	135
Corrigiren der Pigmentbilder auf Glas	159
Herstellung geförnter Positive auf Glas	166
Photographie in natürlichen Farben	170
 III. Abschnitt: Das Woodbury- oder Relief-Verfahren	
(oder die Photoplastik)	173
Detailbeschreibung der Manipulation beim Reliefdruck	176
Bereitung der Chromgelatine-Schichte 176. — Exposition 177.	
— Abformen des Reliefs 180. — Der Druck 181.	
Anhang (mit Figur 6)	184
Einiges über die Herstellung kräftiger Negative für lineare Bilder 184	
Herstellung von geförnten Negativen 189. — Der umgekehrte	
Negativprozeß 192. — Die Herstellung von künstlichen Negati-	
ven durch Einkräzen von Strichen mit einer oder mehreren	
Nadeln 194.	
Ein Überblick der photomechanischen Verfahren zur Zeit	
der Weltausstellung in Paris 1878	197
Die Heliogravure	197
Die Photozinfotypie	204
Der Pigment- und der Woodbury-Druck	207
Der Lichtdruck	209
Erläuterung der Tafeln	212